Reference (4)

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-075147

(43) Date of publication of application: 11.05.1982

(51)Int.CI.

B01J 35/10 B01J 23/31 B01J 23/88 B01J 27/02 // C07C120/14 C07C121/32

(21)Application number: 55-

(71)Applicant : UBE IND LTD

150151

(22) Date of filing:

28.10.1980 (72) Inventor: ODAN KYOJI

HIDAKA MIKIO KURATO TOSHIO

### (54) CATALYST FOR PRODUCTION OF ACRYLONITRILE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the yield and abrasion resistance of a catalyst for production of acrylonitrile by forming the same of silica and specific atom ratios of compositions such as Mo-Bi-Sb-Xn, Ba-O system, etc. and specifying pore distributions and specific surface areas. CONSTITUTION: 40W60wt% silica as SiO2 and 60W40wt% composition expressed by Moa-Bib-Sbc-IId-Xe-Of are mixed. In the composition, the formula II is Zn and Ba, X is ≥one kind of Co, Te, V, Ni, Fe, and when (a) is 10 (atom number), there are contained 0.1W20(b), 0.01W10(c), 0.01W10(d), 0.01W15(e), and usually 30W80(f). The slurry of such mixture is sprayed and dried to microparticles, which are calcined in an oxygen-contg. gaseous atmosphere, whereby the catalyst consisting of 100W500Å average pore radii of surface, 0.2W0.5cc/g total pore volume and 20W502/g specific surface area is obtained.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭57-75147

| (1) Int. Cl. <sup>3</sup> | 識別記号 | 庁内整理番号   | ❸公開 昭和57年(1982)5月11日 |
|---------------------------|------|----------|----------------------|
| B 01 J 35/10              |      | 7624—4 G | 7 × 00 0 4 1 1       |
| 23/31                     | ·    | 7624—4 G | 発明の数 1               |
| 23/88                     |      | 6674—4 G | 審査請求 未請求             |
| 27/02                     |      | 7059—4 G |                      |
| // C 07 C 120/14          |      | 7731—4H  | (全 8 頁)              |
| 121/32                    |      | 7731—4H  | (主 ) 其)              |

のアクリロニトリル製造用触媒

宇部市大字小串1978番地の5字 部興産株式会社中央研究所内

②特 願 昭55-150151

70発 明 者 蔵藤敏雄

②出 願 昭55(1980)10月28日

宇部市大字小串1978番地の5字 部興産株式会社中央研究所内

⑦発 明 者 大段恭二宇部市大字小串1978番地の5字

⑪出 願 人 宇部興産株式会社

部興産株式会社中央研究所内

宇部市西本町1丁目12番32号

70発 明 者 日高幹雄

明 細 割

1. 発明の名称

アクリロニトリル製造用触媒

2 特許請求の範囲

流動床反応器でプロピレンをアンモオキシデーションしてアクリロニトリルを製造するために使用する触媒が、SiO<sub>2</sub> として40~60重量多の ンリカと60~40重量多の次の一般組成式、

Moa Bib Sbc Id Xe Of

に細孔を有し、平均細孔半径が100~500 &、 全細孔容積が0.2~0.5 cc/gで、比衷面積が 20~50㎡/gであることを特徴とするアクリ ロニトリル製造用触媒。

3. 発明の詳細な説明

この発明は、流動床反応器でプロピレンをアンモオキンデーションしてアクリロニトリルを製造するために使用するアクリロニトリル製造用触媒に関するものである。

さらに詳しくは、との発明は、アクリロニトリルを高収率で製造することができる耐摩耗性の改良された流動床反応器で使用するアクリロニトリル製造用触媒に関するものである。

従来、固定床反応器、流動床反応器などでプロピレンをアンモオキンデーションしてアクリロニトリルを製造する方法はよく知られており、 その際に使用する触媒についても特公昭36-5870号公報(USP.2904580)においてリンモリプデン酸ビスマス(P-Mo-Bi-O)系触媒が提案されて以来、多数の触媒が提案されている。

しかしながら従来提案されている触媒を使用して、流動床反応器でプロピレンのアンモオキシを行なった場合は、一般的に触媒を放棄を担け、またアクリロニトリルの含まれて、またアクリロニトリルの含まれて、またアクリロニトリルの含まなアクを固定床でアンモオキンデーションピスマスを切びアンデンピスマスを必須成分とする触媒は、モリブデンとが反応中に昇華逃散し、活性はなアンチモンなどが反応中に昇華逃散し、活性性が悪くなるだけでなく、経時的な物性性があられ、触媒粒子の膨脹によって、耐摩耗性があられ、触媒対合も短いという難点がある。

また、従来提案されているモリプデン、ビスマス、鉄およびコパルト(ニッケル)を必須成分として含有する触媒の中には比較的高いアクリロニトリル収率を与えるものもあるが、流動床反応器で使用した場合の触媒粒子の耐摩耗性およびアクリロニトリル収率は十分とはいえず、また比較的高い反応温度を必要としたり,比較的長い接触時間を必要としたりするという難点があった。

60重量系好ましくは45~55重量系のシリカと60~40重量系好ましくは55~45重量系の次の一般組成式,

Moa Bib SDc IId Xe Of

[この式で、Moはモリブデン、B1はビスマス、Bbはアンチモン、IIは亜鉛および/またはベリウム、Xはコベルト、テルル、バナジウム、ニッケルおよび鉄よりなる群から選択された1種以上の元素およびのは酸素を示し、旅字のa、b、c、d、eおよびがは原子数を示し、aを10と固定すると、bは0.1~20、好ましくは0.2~10、cは0.01~10、好ましくは0.1~7、aは0.01~15、好ましくは0.1~7、eは0.01~15、好ましくは0.5~10で、が放業以外の前記各元素の原子価からおのずと定まる値で、通常30~80の値をとる。]

で表わされる組成物とからなっており、その表面に細孔を有し、平均細孔半径が100~500Å, 好ましくは150~400Å, 全細孔容積が0.2 ~0.5 cc/9、好ましくは0.3~0.45 cc/9で, また特公昭47-18722号公報, 特公昭
47-18723号公報, 特公昭52-10431
号公報などには, 耐摩耗性の改良されたアンチモンを含有する触媒やタングステンと鉄, コバルト, ニッケル, マンガンなどとを含有する触媒についての提案がなされているが, 流動床反応器でのプロピレンのアンモオキンデーションにおけるアクリロニトリル収率はそれほど高くない。

この発明者らは、(1)前述した従来公知のアクリロニトリル製造用触媒の難点を改良することができ、(2)比較的低い反応温度および短い接触時間で高収率でアクリロニトリルを製造することができ、(3)プロピレンを流動床反応器でアンモオキンデーションしてアクリロニトリルを製造するために使用する耐摩耗性のすぐれた触媒を開発することを目的として鋭意研究を行なった結果、この発明に到達した。

この発明は、旅動床反応器でプロピレンをアンモオキシデーションしてアクリロニトリルを製造するために使用する触媒が、 8102 として 40~

比表面積が20~50㎡/8, 好ましくは25~ 45㎡/8であることを特徴とするアクリロニト リル製造用触媒に関するものである。

この明細書において、平均細孔半径(Å)および全細孔容積(cc/g)は、水銀圧入法、詳しくはデイトラメーター(膨脹計)に試料(触媒)0.5 gを入れ、真空ポンプで2×10-2mmHg以下に脱気した後、水銀を注入し、次いでデイトラメルの場を注入し、次いでデイトラメルに引きるとなる。また比表面積(ポータ)は、2000年程および全細孔容積を求める方法、で測定が出した値である。また比表面積(ポータ)は、2000年である。また比表面積(ポータ)は、2000年である。

この発明においては、特に触媒を構成する各成分元素の割合(触媒組成)と触媒の平均細孔半径、全細孔容積および比表面積が重要であり、これらのいずれかでも前記範囲外になるとこの発明の目

的を選成することが困難になってくる。例えば、触媒が前記一般組成式において、モリブドもも多いの原子に対しとスマス(Bi)が20原子はい。またものであると、ブロピレンの原子に対してアンチをしたが0.01原子よりも少ないとアクリロニトリルの名は、また亜鉛をよび/またて10原子より多くでももかられないが、ブロピレンの対し、10原子よりアンに対してもいが、ブロピントリンないが、アントリンををといる。またモリブデンは原子よりででででであるコバルト、テルル、パナシものにでする。またアンデンの原子は特に認められないが、ブロ原子にでであるコバルト、テルル、パナシも多のにながであるコバルト、テルル、パナシもの収率が低い。前記を違め種でも複数種でもの発明の目的を達成できる。

また、触媒が前記一般組成式で表わされるものであっても、触媒の平均細孔半径、全細孔容積および比表面積が前記範囲を外れると、プロビレンの反応率が低下したり、アクリロニトリルの選択率が低下したり、また耐摩耗性が低下したりして

~650℃で焼成すると表面に細孔を有する目的とする触媒が得られる。焼成時間は一般には1~ 50時間,好ましくは5~15時間が適当である。

前記触媒の製造方法において、各成分元素を含 有する化合物としては,一般に知られている各成 分元素の硝酸塩, アンモニウム塩, 炭酸塩, 有機 酸塩、塩酸塩などの塩や酸化物のいずれても使用 できるが,噴霧乾燥に最も適した性状のスラリー を調製するためにはできるだけ水、硝酸、アンモ ニア水などに可溶性のものか、水に対する分散性 のよい酸化物、焼成時に熱分解する化合物などを 使用するのが好ましい。好ましい各成分元素を含 有する化合物の具体例としては、例えばモリプデ ン酸アンモニウム、硝酸ビスマス、三酸化アンチ モン、硝酸亜鉛、硝酸バリウム、硝酸ニッケル、 硝酸コバルト、硝酸鉄、酸化テルル、メタバナジ ン酸アンモニウムなどを挙げることができる。ま た各成分元素を含有する化合物はあらかじめ水。 硝酸,アンモニア水などに溶解または分散懸濁さ せて使用するのが好ましい。各成分元素を含有す

結局との発明の目的を達成することが困難になる。 また触棋中のシリカが 8102 として 4 0 重量 5 よりも少ないと耐摩耗性が十分でなく、 6 0 重量 5 よりも多くなるとプロピレンの反応率とアクリロニトリルの選択率、特にアクリロニトリルの選択率が低くなるので適当ではない。

との発明の流動床反応器で好適に使用されるア クリロニトリル製造用触媒は、次の触媒製造方法 で製造することができる。

触媒が 8i02 として40~60重量 第のシリカと60~40重量 第の前記一般組成式で表わされる組成物とからなるような割合でシリカンルおよび前記一般組成式の触媒を構成する各成分元素を含有する化合物を、水の存在下で30~70℃、好ましくは40~60℃で混合し、前記温度下の分類である。 好ましくは40~80 μ、特に50~70 μの平均径を有する微小粒子にした後、酸素含有ガス雰囲気下で500~700℃、好ましくは550

る化合物、好ましくは各成分元素を含有する化合物の溶液およびシリカゾルを混合するにあたっての混合順序は特に制限されないが、シリカゾルはpH値が4以下、好ましくは2以下に調整された各成分元素を含有する化合物の溶液または混合溶液に添加混合するのがよい。シリカゾルを混合するときのpH値が大きすぎるとスラリー中に疑固物が生じ、噴霧乾燥に適さなくなる。

また前記触媒の製造方法において、混合温度が30℃よりも低いと各成分元素を含有する化合物の容解度が低く、噴霧乾燥に違って得られる過程がある。また混合の数学によって得られるでは、変素乾燥によって得られる。また数小粒子を焼成するときに粒子同志の固結が生じ易いだけでなく、焼成によって得られる触媒をより、また低いアクリロニトリル収率しか示さない。またスラリーのpH値が4よりも大きくなると、pH

値が大きくなるに従ってスラリーの性状が噴霧乾 燥に適さなくなり、また得られる触媒の形状も否 になったりして形状的な欠陥が生じ、耐摩耗性の 悪い触媒になってしまうので適当ではない。また スラリー濃度は10~35重量が、好ましくは 15~30重量多が適当である。スラリー濃度が 低すぎると多量の水分を蒸発させるための熱が必 要となり、またスラリー濃度が高すぎると噴霧乾 燥に適しない。またスラリーは前記30~10℃, 好ましくは40~60C, pH値4以下, 好まし くは2以下で1~30時間、好ましくは2~10 時間攪拌熟成するのが適当である。 pH値の調整 には硝酸、アンモニア水などを適宜使用するのが よい。またスラリーの噴霧乾燥は、従来公知の例 えば回転円盤型、ノズル型などの噴霧乾燥装置を 使用し, 常法に従って行ない, スラリーを微小粒 子, 好ましくは40~80μ, 特に50~70μ の平均径を有する微小粒子にする。

また前記触媒の製造方法において、スラリーの 噴霧乾燥によって得られた微小粒子は、酸素含有

温度に保持した溶液および/または懸濁液DDを調製する。

回 所定量の确酸ビスマスを所定量の希硝酸に溶解させ、所定の温度に保持した溶液回を調製する。(ア) 所定量のシリカゾルを所定の温度に保持する。

とれら(A)~(E)を30~70℃、好ましくは40~60℃で混合してpH値が4以下、好ましくは2以下のスラリーを調製する。(A)~(E)の混合順序は特に制限されないが、(E)はpH値が前記以下に調製されている(A)、(B)、(C)、(D)および(E)を混合して生じたスラリーに添加混合するのが好ましい。pH値の調製は適宜硝酸、アンモニア水などを使用して行なり。

次いで前記温度およびpH値にスラリーを保持して、これを噴霧乾燥し、所定の微小粒子にした後、微小粒子を酸素含有ガス雰囲気下で500~700℃、好ましくは550~650℃で焼成すると表面に細孔を有する目的とするモリブデン、ビスマス、アンチモン、亜鉛および/またはパリウム、X成分および酸素からなるシリカ担体に担

ガス,一般には空気雰囲気下で,前配温度で焼成するが,焼成温度が低すぎると,特にアクリロニトリルの選択率が低く,高すぎるとプロピレンの 反応率が低い値しか示さない触媒になってしまう ので適当でない。

との発明の流動床反応器で好適に使用されるア クリロニトリル製造用触媒の製造方法は前記のと おりであるが、より具体的に好ましい製造方法の 1 例を次に示す。

- (A) 所定量のモリフデン酸アンモニウムを所定量 の温水に溶解させ、所定の温度に保持した溶液(A) を調製する。
- (B) 所定量の三酸化アンチモンを所定量の温水に 分散懸濁させ、所定の温度に保持した懸濁液(B)を 調製する。
- (c) 所定量の傾象亜鉛および/または硝酸バリウムを所定量の温水に溶解させ、所定の温度に保持した溶液(c)を調製する。
- (D) 所定量のx成分を含有する化合物を所定量の 温水に溶解および/または分散懸濁させ; 所定の

持された触媒が得られる。

との発明のアクリロニトリル製造用触媒を使用 して流動床反応器でプロピレンのアンモオキンデ ーションを行なりにあたって,反応温度は380 ~500℃, 好ましくは400~470℃が適当 である。反応圧力は一般には常圧であるが、低度 の加圧下であってもよい。接触時間は1~10秒, 好ましくは2~6秒が適当である。流動床反応器 に供給する原料ガスの組成は,プロピレン1モル に対して酸素が1~4モル、好ましくは1.5~3 モルで、アンモニアはプロピレン1モルに対して 0.5~2モル、好ましくは0.8~1.2モルである。 プロピレン,酸素,アンモニアなどは特に高純度 である必要はない。酸素は純酸素を窒素で希釈し て使用してもよいが、一般には空気を使用するの が経済的で便利である。また固定床反応器で反応 を行なり場合に原料ガス一般に添加している水蒸 気はあえて添加混合する必要はないが、添加した 方がアクリロニトリルの選択率が向上するので流 動床反応器で反応を行なり場合も添加した方がよ

v.

この発明のアクリロニトリル製造用触媒の粒径は、一般には40~80μ、好ましくは50~70 μであり、この発明の触媒によると従来の流動床 反応器用のアクリロニトリル製造用触媒の難点が 著しく改善される。

次に実施例および比較例を示し、この発明をさ らに詳細に説明する。

各例において、プロピレンの反応率例、アクリロニトリルの選択率例およびアクリロニトリルの 収率例は次の定義に従う。

プロピレンの反応率=消費プロピレンのモル数 (4) 供給プロピレンのモル数 ×100

アクリロニトリルの選択率例<u>生成したアクリロニトリルのモル数</u>×100

アクリロニトリルの収率(例)=生成したアクリロニトリルのモル数 供給プロビレンのモル数

また各例において、触媒の平均細孔半径Åおよび全細孔容積(CC/9)は、水銀圧入法(CARLO BRBA 社製ポロシメーター)で測定した値で、比

約50℃の温水370mlに三酸化アンチモン [Sb203] 92.969を分散懸濁させ,とれを 50℃の温度に保持した。・・・・・・(B液)

約50℃の温水281 mlに硝酸亜鉛(Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6H<sub>2</sub>O)316.29を溶解させ、これを50℃の温度に保持した。・・・・・・・・(C液)

約50℃の温水72mlに硝酸第二鉄(Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・ 9H<sub>2</sub>O ] 85.889を密解させ、これを50℃の 温度に保持した。・・・・・・・・・・(D液)

水 5 2 0 m 2 6 0 ダ硝酸 5 0 m 2 を混合した希 硝酸に硝酸ビスマス[ $B1(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$ ] 5 1 5.6 g を溶解させ,これを 5 0 v の温度に保持した。

······(足液)

······(P液)

次いで前記温度に保持したB液にC液とD液を 混合し、との混合液に、A液とB液とを同時に攪 拌下に滴下して pH値を4に調節し、50℃の温 度に保持して2時間攪拌後、一夜熟成した。次い 表面積(m<sup>1</sup>/f)は窒素ガス吸着方法によるBET 法(湯浅電池株式会社製比表面積測定装置)で測 定,算出した値である。

また各例において、摩耗損失例は、硫動接触分解触媒の試験法として知られているテスト、メソッド、フォー、シンセティク、クラッキング、キャタリスツ(Test Method For Synthetic Cracking Catalysts )、アメリカンサイアナミッド社、6/31-4m-1/57記載の方法に準じて行なった値であり、次の定義に従う。

「との式において、Aは0~5時間に摩託逃散した触媒の重量(9)、Bは5~20時間に摩託逃散した触媒の重量(9)で、Cは試験に供した触媒の重量(9)であり、Cは509とした。〕

#### 実施例1

約50℃の温水610mlにモリプデン酸アンモニウム[(NH4)6·M07024·4H20]375.39を溶解させ,50℃に溶液の温度を保持した。·(A液)

で上澄液を取りのぞいた後、硝酸を加えて pH値を 1以下にし、F液を加え、2時間、50℃の温度に保持して攪拌して温度50℃のスラリーを得

スラリーは前記温度および pH値を保持して、これをホモンナイザーにより均一化して、回転円盤型の噴霧乾燥装置を使用して常法で噴霧乾燥して微小粒子とした後、230℃で16時間乾燥した。次いで微小粒子は、これを焼成炉に入れ、空気雰囲気下、100℃/nrの昇温速度で加熱し、600℃で10時間焼成して平均粒径が55μで表面に細孔を有する触媒を得た。

とのようにして得られた触媒の組成(原子比, たたし酸素は省略,以下同様)は,

мою Ві<sub>5</sub> Sb<sub>3</sub> Zn<sub>5</sub> Fe<sub>1</sub>

で、シリカを8102として50重量を含有する。また触媒の平均細孔半径、全細孔容積および比表面積は第1表に示す。

次いで、前記触媒150mlを内径36mm 夕の流動床反応器に投入し、プロピレン:アンモニア:

空気:水蒸気のモル比が1:1.14:12.06:1の混合ガスを1922.3 ml/minの流量で流し、接触時間4.68秒、反応温度440℃でアンモオキンデーション反応を行なった。

アンモオキンデーションの結果および触媒の摩 耗損失は、第2表に示す。

実施例2~6、

混合溶液およびスラリー調製の温度を40℃ (実施例2)および60℃(実施例3)にかえた ほかは実施例1と同様の条件で、またシリカソル の使用量を完成触媒中に8102として45重量6含 有するようにかえた(実施例4)にかは実施例1 と同様の条件で、また焼成温度を560℃(実施 例5)および650℃(実施例6)にかえたほか は実施例1と同様の条件で、装面に細孔を有する 触媒を製造した。

触媒の平均細孔半径、全細孔容積および比表面 積は、第1表に示す。

また実施例1と同様の条件でアンモオキシデーション反応を行なった結果および触媒の摩託損失

|                                  |   | -    |       | -     |       | <u> </u> |       |       |             |
|----------------------------------|---|------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------------|
| 比表面徴                             | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | 0.40 | 4 3.2 | 3 6.5 | 3 1.5 | 4 6.2    | 3 5.6 | 4 7 5 | )<br>)<br>) |
| 会<br>(se/se/                     |   | 2 2  | 7 7   | 8 00  | 0.38  | 0.3 1    | 0.4.2 | 0.3 9 |             |
| 平均額孔<br>半。年<br>(A)               | 23.4                                    | 25.1 | - 1   | 602   | 298   | 196      | 285   | 245   |             |
| 焼成温度(で)                          | 009                                     |      |       |       |       | 5.60     | 0.5.9 | 009   |             |
| スラリー<br>調製温度<br>(で)              | 5.0                                     | 4 0  | 0 9   | , ,   | 2     | •        | •     |       |             |
| SiO <sub>2</sub><br>合有量<br>(重量多) | 5.0                                     |      |       | 3     |       | 5 0      |       | •     |             |
| 触 媒 の 組 成<br>(原子比,酸素省略)          | Mon Bis Sb3 Zns Fet                     |      |       |       | ,     |          |       |       |             |
| 実施例                              | -                                       | 2    | 3     | 7     | Ľ     | , .      | 0     | 7     |             |

は第2表に示す。

実施例 7

○ 液と D 液との混合液に B 液を加え、次いで A 液, さらに B 液を滴下混合したほかは、 すなわち混合順序をかえたほかは実施例 1 と同様の条件で表面に細孔を有する触媒を製造した。

触媒の平均細孔半径、全細孔容積をよび比表面 積は第1表に示す。

また実施例1と同様の条件でアンモオキンデーション反応を行なった結果および摩耗損失は第2 表に示す。

なお第1 表中および第4 表中の8102合有量(重量 乗)は、完成触媒中のシリカを8102に換算したものである。

|     | 摩耗损失                            | (%)     | 0.38  | 0.98  | 1.5.1 | 1.70  | 1.0.1 | 1.3.1 | 0.98  |
|-----|---------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| . • | プロピレンの アクリロニトリルの アクリロニトリルの 摩耗損失 | 坂 権 (多) | 8 4.6 | 8 3.9 | 8 2.5 | 8 3.5 | 8 2.1 | 8 1.0 | 8 2.7 |
|     | 7210=1100                       | 選択率 (多) | 8 7.4 | 8 6.5 | 8 6.7 | 8 6.8 | 8 3.8 | 8 7.5 | 8 6.1 |
|     | ブロビレンの                          | 反応率(多)  | 9.9.8 | 9 7.0 | 9 5.1 | 9.4.2 | 9.8.0 | 9 2.6 | 9 6.1 |
| ı   | 実権                              | 35      | -     | 2     | 3     | 4     | 2     | ٩     | 7     |

. 2

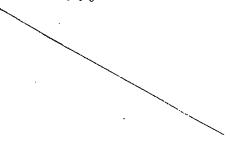
jer F

#### 

実施例1と同様の方法で第3表に記載の組成の 触媒を製造した。なお、バリウム源、コバルト源 およびニッケル源としては硝酸塩を、またバナシ ウム源としてはメタバナシン酸アンモニウム、テ ルル源としては酸化テルルをそれぞれ使用した。 また実施例11~15の完成触媒中のシリカ含有 量を8i02として45重量多にかえたほかは、実施 例1と同様の条件で触媒を製造した。

触媒の平均孔半径、全細孔容積および比表面積 を第3 表に示す。

また実施例1と同様の条件でアンモオキシデーション反応を行なった結果および触媒の摩耗損失 も第3表に示す。



#### 比較例1~5

混合液およびスラリーの調製温度を80℃にかえた(比較例1),スラリーの調製時にアンモニア水を加えてスラリーのpH値を7に調整した(比較例2),シリカゾルの使用量を完成触媒中に8102として35重量を含有するようにかえた(比較例3),シリカゾルの使用量を完成触媒中に8102として65重量を含有するようにかえた(比較例4),また焼成温度を450℃にかえた(比較例5)ほかは、実施例1と同様の条件でそれぞれ触媒を製造した。触媒の組成および製造条件は第4表のとおりである。

また触媒の平均細孔半径,全細孔容積,および 比表面積も第4表に示す。

また実施例1と同様の条件でアンモオキシデーション反応を行なった結果および摩耗損失は第5表に示す。

#### 比較例6~13

硝酸ビスマス, 三酸化アンチモン, 硝酸亜鉛な どの使用量をかえたり, 硝酸第二鉄を使用しなか

|     | 摩托3头                      | : 🕏             | 1.12       | 1.2.1  | 1.0 6        | 1.8 9     | 1.68  | 1.7.1               | 1.5 6            | 1.4 3         |
|-----|---------------------------|-----------------|------------|--------|--------------|-----------|-------|---------------------|------------------|---------------|
|     | THORNA                    | の<br>及 を<br>格() | 8 2.4      | 8.3.8  | 8 2.4        | 8 4.7     | 8 4.2 | 8 4.2               | 8 2.9            | 8 3.0         |
|     | Joeur Toylogiya Toylogiya | ・の 確実 他(*)      | 87.2       | 87.6   | 8 6.9        | 8 5.9     | 8 7.1 | 8 6.9               | 8.28             | 8 4.5         |
|     | プロピレン                     | 50以作<br>(多)     | 9 4.5      | 9 5.7  | 9.4.8        | 9.8.6     | 9 6.7 | 9.6.9               | 9.7.0            | 9 8.2         |
| 帙.  | 北級函復                      | (cc/9) (m/9)    | 3.9.6      | 4 0.2  | 4 1:0        | 39.9      | 4 0.2 | 5 9.9               | 4 1,5            | 4 0.9         |
| n . | 44 8                      | (cc/9)          | 0.38       | 0.42   | D.4 1        | 0.3 9     | 0.4.0 | 8.42                | 0.4 1            | 0.42          |
| #   | 平均開孔                      | 0-41            | 254        | 236    | 256          | 247       | 19%   | 273                 | 232              | 251           |
|     | 龜)                        | ×               | Go 1       | Ní 1   | 79 1<br>Co 4 | V<br>To 1 | ۷ ،   | 7.9<br>18.1<br>10.0 | 00 0.5<br>Fe 0.5 | 00<br>1. 4.   |
|     | 禁禁の組成(原子比、酸紫省略            | _               | Ba.        | Zn .3. | 2n . 4       | Ba 1      | Zn 4  | Zn 5                | Zn 4             | Zh 2<br>Be. 2 |
|     | <b>数</b> ()数              | eg.             | 7          |        | 4            | *         | . 2   | ю.                  | ~                | -             |
|     | 雑の報                       | Вí              | ۰,         | -      | 7            | 2         | 3     | S                   |                  | •             |
|     |                           | ° X             | =          | *      | •            |           |       |                     | 4                | ė.            |
|     | 実 第                       | を               | <u>~  </u> | ۰      | 2            | = ]       | 12    | 13                  | 14               | 15            |

ったりしたほかは、実施例1と同様の条件で、と の発明の範囲外の第4表に記載の組成の触媒を製 造した。

触媒の平均細孔半径,全細孔容積および比表面 積は第4表に示す。

また実施例1と同様の条件でアンモオキンデーション反応を行なった結果および摩耗損失は第5 表に示す。

|     | 比赛面積                                      | ( 4/4)   | 2 9.9 | 3 7.5   | 27.5  | 6 5.8 | 6.5.9 | 4 0.5  | 4 0.8 | 39.8     | 3 6.8 | 3 2.5 | 3 6.8 | 6 5.2 | 3 5.9 |
|-----|---|----------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 全細孔容積                                     | (6/33)   | 0.456 | 0.5 & 0 | 0.580 | 0.154 | 0.395 | .0.356 | 0.358 | 0.375    | 0.385 | 0.456 | 0.572 | 0.195 | 0.235 |
|     | 平均相孔                                      | •≪       | 0.6   | 1 4 0   | 256   | 8 5   | 193   | 253    | 256   | 2 3 8    | 2 6.5 | 258   | 315   | 415   | 354   |
| 聚   | 朱成闆度                                      | (c)      | 009   |         | ¥     | #     | 450   | 009    | "     | "        |       |       | b     |       | *     |
| 4 . | スラリー調製品度                                  | (£)      | 9 0   | 5.0     | 4     | 2     | "     | *      |       | *        |       | u     |       |       |       |
| 無   | SiO <sub>1</sub>                          | (国題の)    | 5.0   | *       | 3.5   | 6.5   | 5.0   |        | ,     | 4        | 4     | 4.    | W     | *     |       |
|     |   | ĸ        | Fe=1  | "       | "     | "     | "     | *      | 0     | "        | 0     | Co=1  | . *   | "     | V=20  |
|     | のおり、おり、おり、おり、おり、おり、おり、おり、おり、おり、おり、おり、おり、お | u2       | 5     | 4       | #     | . #   | "     | *      | #     | 0        | 5     | .+    | . 4   | 15    | 5     |
|     |   | g,       | 3.    | 4       | 4     | #     | 4     | 4      | 0     | 3        |       | "     | 15    | 3     | n     |
|     | <b>数</b> 模员上午.                            | Bi       | 5     | *       |       | *     | *     | 0      | 5     | "        | 4     | 2.5   | 5     | "     | "     |
|     |   | 9        | 2     | *       | `     |       | *     | "      | 4     | è        |       | *     | *     | *     | *     |
|     | 书 数                                       | <u>E</u> | -     | ~       | ~     | 4     | S     | 9      | ~     | <b>a</b> | ۵.    | 0     | -     | 2     | 3     |

|                                       |           |          |       | •     |           |       |       |       |       |       |       |        |       |         |         |
|---------------------------------------|-----------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|---------|
|                                       | 摩耗損失      | (%)      | 6.23  | 1月1   | निर्देश । | 0.38  | 7.20  | 2.5 1 | 1.56  | 2.0.1 | 1.98  | 5.27   | 4.50  | 1.8 5   | 2.8 5   |
| 嵌                                     | 7010=1100 | 以 第 (多)  | 6.69  | 8 2.7 | 8 6.3     | 6 1.5 | 6 2:0 | 3 6.9 | 5 8.8 | 6 2.8 | 7 2.4 | 2 3.2  | 3 5.8 | 1 4.5   | 3 8.6   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | アクリロニトリルの | 阅択母. (多) | 7 8.0 | 8 5.4 | 8 7.6     | 7 2.1 | 6 2.1 | 4.5.4 | 6 5.7 | 7 5.6 | 8 0.2 | S*1 1. | 5 5.1 | . 3 2.1 | . 1.5.1 |
|                                       | プロピレンの    | 反応略 (多)  | 8 9.6 | 8.96  | 9.8.5     | 8 5.3 | 8.66  | 81.2  | 8 9.5 | 8 3.2 | 9 0.3 | 5 6.0  | 1.5 9 | 4.5.4   | 8 5.6   |
|                                       | ±4.≴      | 繁        | 1     | 2     | 3         | 4     | 2     | 9     | 7     | 8     | ٥     | 10     | 11    | 12      | ٤١      |